



Uchwała nr RNDICH.11-15.2023
Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna
Politechniki Warszawskiej
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie wyznaczenia promotora na wniosek mgr. inż. Daniela Wylezińskiego

Na podstawie §49 ust.3 pkt.1 Statutu Politechniki Warszawskiej, §3 ust.19 załącznika do uchwały nr 321/L/2023 Senatu PW z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w związku z uchwałą nr 15/L/2020/ Senatu PW z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyboru członków Rady Naukowej Dyscypliny *Inżynieria Chemiczna* Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020–2024, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Naukowa Dyscypliny *Inżynieria Chemiczna*, na wniosek mgr. inż. Daniela Wylezińskiego, wyznacza:

- 1) promotora – prof. dr. hab. inż. Tomasza Ciacha z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Pouczenie:

Na niniejszą uchwałę nie przysługuje zażalenie ani odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej.

Sekretarz Rady Naukowej Dyscypliny

dr hab. inż. Maciej Szwast
profesor uczelni

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny

prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski